

PCT

中田 謙 殿

世界知的所有権機関  
国際事務局

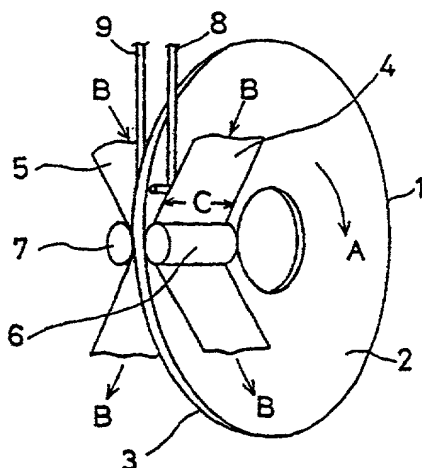


特許協力条約に基づいて公開された国際出願

<p>(51) 国際特許分類7 G11B 5/84, B24D 11/00</p>	<p>A1</p>	<p>(11) 国際公開番号 WO00/19419</p> <p>(43) 国際公開日 2000年4月6日(06.04.00)</p>
<p>(21) 国際出願番号 PCT/JP99/05434</p> <p>(22) 国際出願日 1999年9月30日(30.09.99)</p> <p>(30) 優先権データ 特願平10/294609 1998年9月30日(30.09.98) JP</p> <p>(71) 出願人 (米国を除くすべての指定国について) 鐘紡株式会社(KANEBO, LIMITED)[JP/JP] 〒131-0031 東京都墨田区墨田五丁目17番4号 Tokyo, (JP) カネボウ合繊株式会社 (KANEBO GOHSEN, LIMITED)[JP/JP] 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1丁目2番2号 Osaka, (JP)</p> <p>(72) 発明者; および (75) 発明者/出願人 (米国についてののみ) 梅老原彰(EBIHARA, Akira)[JP/JP] 野口章一郎(NOGUCHI, Shoichiro)[JP/JP] 中西啓二(NAKANISHI, Keiji)[JP/JP] 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1丁目2番2号 カネボウ合繊株式会社内 Osaka, (JP)</p>		<p>(81) 指定国 SG, US, 欧州特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE)</p> <p>添付公開書類 国際調査報告書</p>

(54) Title: POLISHING TAPE USED IN MAKING MAGNETIC RECORDING MEDIUM

(54) 発明の名称 磁気記録媒体の製造に用いる研磨テープ



1 基板	SUBSTRATE
2 表面 (基板)	FRONT SURFACE (SUBSTRATE)
3 裏面 (基板)	REAR SURFACE (SUBSTRATE)
4, 5 テープ	TAPE
6, 7 押圧ロール	PRESSING ROLL
8, 9 ノズル	NOZZLE

(57) Abstract

Tape for polishing the substrate surface of a magnetic recording medium, wherein a thin-fineness filament obtained by dissolving a dissolving component in a dissolution-decomposing composite yarn consisting of a nylon component and the dissolving component is used for piles of a flocked cloth, warps of a fabric and webs of a nonwoven cloth. The polishing tape can significantly enhance the surface roughness of a polished substrate.